⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭60 - 164723

@Int_Cl_4		識別記号	庁内整理番号		@公開	昭和60年(1	985)8月27日
G 02 F	1/133	1 1 8 1 2 3	D-8205-2H 8205-2H					
G 09 F	9/00	120		審査請求	未請求	発明の数	1	(全6頁)

❷発明の名称 液晶表示装置

②特 願 昭59-20490

篽

纽出 顧 昭59(1984)2月7日

@発明者 坂井

東京都江東区亀戸6丁目31番1号 セイコー電子工業株式

会补内

の出 願 人 セイコー電子工業株式

東京都江東区亀戸6丁目31番1号

会社

の代理 人 弁理士 最上 務

明細 4

発明の名称

液晶表示装置

特許請求の範囲

(1) 表示パネルを構成する一方の基板上に複数個の液晶駆動用素子をマトリックス状に配置した 慈板と、前配基板の対向面に透明電極を付けたガラス電極板の周辺を接着剤で接着することを有する ないの はいが成され、 との 削険に液晶材料を有する 液動が形成され、 との 削険に液晶 駆動用 案子上に所 望の間険に対応した 高さの支柱を 電気 総縁体化より形成し、 跛支柱により前配 番板と ガラス 紅極 板を所 超の間 険に 殴定する とを 特徴とする 液晶 表示 接個。

(2) 前記電気絶縁体が、液晶駆動用累子における 選光を成すことを特徴とする特許請求の範囲第 1項に記載の液晶表示装置。

(8) 前配液晶駆動用架子が、ゲート電極と、ソ

ースおよびドレイン電極と、前記ゲート電極に接 して形成される絶縁膜と、眩絶緑膜上に接して形 成されかつその両端がそれぞれ前配ソースおよび ドレイン電極と接する半導体層とを有する薄膜ト ランジスタであるととを特徴とする特許泳の範 囲館1項又は第2項に配数の液晶表示装置。

(4) 前配電気絶縁体が、所定の位置にフォトリ ソクラフィー工程により形成された合成樹脂材料 であることを特徴とする特許額次の範囲第1項な いし第8項に配載の液晶表示装置。

発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

(従来技術)

近年、従来のCRTに代る表示装置として薄型

の表示装置の開発が盛んに進められている。複型 表示装置の中でも液晶表示装置は電力、駆動電圧 **寿命の点で他を凌駕しており今後の表示装置とし** ての期待は大きい。一般に液晶表示装置はダイナ ミック駆動方式とスタティック駆動方式があり、 後者の方が電力、駆動電圧の点ですぐれている。 スタテイツク駆動方式の液晶表示装置は、一般に 上側ガラス装板と、下側半導体集積回路基板より 構成されており、前記半導体集殺回路上にマトリ ンクス状に配置された液晶駆動用紫子を外部選択 回路にて選択し、液晶に電圧を印加するととによ り、任意の文字、グラフあるいは画像の表示を行 なりものである。最近では、前配半導体集積回路 を、半導体基板上にではなく、大面積化、低コス ト化における便位性により、絶縁基板上にTBT として形成した散晶袋示装置に関する研究が特に 活発である。その一般的な回路図を第1図に示す。

第1図(a) はスタテイツク駆動方式の液晶表示パネルに用いる絶録基板上のTFTより構成された液晶駆動衆子(絵案)のマトリックス状配置図の

-8-

ラス基板上にTFTにより集積回路化した場合の 平面図を示し、例えば単位画葉の大きさを220 μm×166μmとした液晶製示装置が形成改される。TFT6は、ソース202,ドレイン208 およびゲート204よりなり、ITO(インジウム 個酸化物)208は薄い酸化シリコン酸207 を介してコモン單位のITO206とともにコンデンサ6を形成している。

第2図(b)は第2図(a)のエーエ線上の断面図である。エリエ1を形成したガラス基板21と一主面上に透明電極28を被密形成したガラス基板22との間に、リヨーエリ液晶またはロー単液晶7を充填することにより液晶セルが構成されることになる。

ガラス老板 2 2 上方 1 り入射した光 1 0 は、 個向板 2 5 に 1 り光の振動方向を一方向のみとされて被晶 7 を通り、ガラス基板 2 1 , 個向板 2 4 を経て通過する。 1 7 0 2 8 および 1 7 0 2 0 8 の間に所望の電位を印加することに 1 9、 液晶 7 に 質界を加え液晶分子を ツイストさせ、光 1 0 の液

1部分である。四中の1で開まれた領域が表示領 被であり、その中に絵果2aa.2ab,2ba ,200かマトリックス状に配置されている。8 a.8bは絵架へのビデオ信号ライン、また4a 。4bは絵数へのタイミング伯号ラインである。 1 つの絵架の回路図として特に絵架 2 a a につい ての特価回路図を第1図(6)に示す。スイッチング トランジスタ6によりコンデンサ6にデータ佰号 を保持させる。データ依号は、絶縁性基板上の各 絵絮に対応して形成された液晶駆動用電板71と 対向したガラズパネル上に形成された共通電極? 2により液晶7に既界として印加され、それによ りコントラストを生じる。一般に画像表示用(テ レビ用)として本液晶袋示パネルを用いる場合は、 **艨顒次走査により、各走査鍛毎にタイミングをか** け、各絵架に対応したコンデンサーに信号電圧を 保持させる訳である。とのように液晶表示パネル をテレビとして用いた場合には、液晶の応答も良 〈比較的良好な画像が得られる。

第2図(a)は、第1図(b)に示される単位画繁をガ

-4-

晶 7 に対する透明率を制御するととにより、透過 型の散晶設示裝置が得られるととになる。

部 8 図は前述のT F T、コンデンサ等が一体化された集積回路の製作が終了した部 2 図(b)の状態のガラス基板 2 1 を切り出し、スペーサ 1 1 を用いて一主面上に透明電極 2 8 を被溶したガラス基板 2 2 とガラス基板 2 1 との間に所定の間際 1 8 を設けた状態を示す。この間際 1 9 には液晶 T が封入される。適当を樹脂より成るシール材 1 2 により、液晶のしみ出しを防止するとともに湿気の及入を阻止する。

との種の表示装置において、切り出されたガラス基板21は44m×56mmと非常に大きい一方で厚みはわずか1mmしかない。従って、シール材12の熱砂化工程で発生した歪は、例えガラス基板21がそっていない状態で組み立てを始めてまる。 熱砂(の)に示すようにガラス基板21で中央がガラス基板22に接近するか、あるいは第8図(の)に示すように流さかってしまり。

~6

to the William to the

いずれにしても 4 4 mx × 5 6 m もあるような大きなガラス 基板 2 1 を 周辺部 の みに配列したスペーサ 1 1 だけでそらないようにガラス 基板 2 2 と接着させることにはかなりの無理がある。そこでガラスファイバーを数十μm 程度に細かく切ったものをガラス 基板 2 1 の 装面に適当 な密度で分散させてスペーサの代りとし、ガラス 基板 2 1 かよ

-7-

があるために上記のような欠陥の発生は避け得ないものであると考えられる。ファイバー自身が軟かければファイバーがつぶれることにより上記のような破壊は免れるであろうが、それでは間険13の精度をより良く保つことはできないと容易に推測できる。

(発明の目的)

以上のような理由により本発明者らはガラスファイバーによる間隊18の創御については導入を断念せざるを得なかった。スペーサとして液晶分子の配列を乱すことなく、かつTPTによる無役回路を破綻しないような材質かよび形状を考案した結果が本発明の要点であって、以下に本発明の突旋倒にもとづいて、第5図とともに説明する。(発明の構成)

まプスペーサの形状であるが円柱または球のように破または点で集役回路と接触するものは接触点において単位面積あたりの圧力が大きくなるので好ましく、なにがしかの接触面積が必要である。 つぎにスペーサーの配置であるが、第4図のとと び22とを加圧しながらシール材で封入するという手法が試みられた。ガラスファイバーはその径のパランキも少なく、実際に組み立てに導入した結果においても、 画像の均一性は著しく向上し、 液晶の動作状態も極めて一様となった。

しかしながら、ITO28に与えるでは、 にながら、ITO28に与えるでは、 にながら、ITO28に与えるでは、 にながらのであるが非常に多くである。 には、でのでは、でのでは、でのでは、 でのでは、でのでは、でのでは、でのでは、でのでは、でのでは、 でのでは、でのでは、でのでは、でのでは、でいて、 でいて、マンファインンデットのでは、でして、これが、のでいて、 でいて、アンファインンが、でいて、 でいて、アンファインが、でいて、 でいて、アンファインが、でいて、 でいて、アンファインが、でいて、 でいて、アンファインが、でいて、 でいて、アンファインが、でいて、 でいて、アンファインが、でいて、 でいて、アンファインが、 でいて、アンファインが、 でいて、アンファインが、 でいて、アンファインが、 でいて、アンファインが、 でいて、 で

-8-

以上述べたことを配慮した結果、本発明においては第5図に示すようにIIO 208以外の領域に往状の電気絶縁体41をIT 0208よりも高く選択的に被齎形成した。電気絶縁体41のガラス基板22との接触断面は第5図に示したような

-9-

STURBLE TO ART OF CLAMBERS OF

必ずしも方形に限られるものではない。

T F T の集後回路で用いられる貿気絶縁性物質としては C V D (化学気相成長法)による酸化シリコン膜、窒化シリコン膜などがあるが、前配柱状スペーサ 4 1 の厚みが 5 ~ 10 μ m も必要であると、それらの厚みの均一性やエッチング方法に関してかなり技術的困難が伴なうと予切される。

(奥施例)

-11-

(発明の効果)

となった。

以上の説明からも明らかなよりに本発明においては絶縁性の柱状物質をTFT上に多数配際してスペーサとして構成することにより、従来のスペーサ材に比べ配向むらや集積回路の破数等については皆無となり、TFTを形成したガラス基板ともう一方のガラス基板とを接着する工程の組立て歩留りはほぼ100多となった。また同時にTFTに関しての遮光効果をも果たし光リーク電流も大幅に低波することができた。

以上のととく本発明は高性能で耐光性の大きい 液晶表示装置を高歩留りで災現する上で利用価値 の低めて大きいものである。

図面の簡単な説明

第1図(4)は液晶表示装置のマトリックス配置図、 第1図(6)は液晶表示画系の1つについての等価回路、第2図(4)は第1図の装置における単位画案の 平面図、第2図(6)は第2図(4)のエーXi線断面図、 熱硬化後は液晶に溶解しないことも判っている。 そこで、ソース202。ドレイン208の形成後 全面にポリイミドを数μπと厚く逸布し、エェ 〒 208以外のエFT上の所定の領域に選択的に改 し、熱硬化させ往状絶縁体41としたものである。 ポリイミドを選択的に残すためには感光性樹脂を 用いたフォト工程を実施するか、あるいは感光性 ポリイミドを使用すれば良い。なお、ポリイミド と同等の性質を有する絶縁性樹脂も本発明に使用 するととができる。

一方、外部光が直接TPT表面に入射すると半 導体層205にかいて光伝導効果が生じ、TPT による各種信号伝達の際に放形の変化や種圧の変 化を招き、正常な架子特性を維持できなくなると とがしばしば生じていた。ところが、前配柱ングー 気絶紋体41をTPT上に形成したところ、、 、ではないないないないではないの。 気にないないないないないないないないない。 半導体層205にかけるチャネル領域への必然が 果も同時に果たすとととなり、光によるリーク電 流を1桁以上低減させるといり効果も生じると

-12-

部 8 図(a) , (b) は従来工法によるガラス基板とTFTを形成したガラス基板との割止断面図、第 4 図はガラスファイバーがTFTを破扱している状態を示す断面図、第 5 図は本発明による構造に基づいた液晶表示装置の一実施例についての断面図で

 5・・TFT 6・・当殺用コンデンサ 7・

 ・液晶 21・・ガラス基板 206・・エエ豆

 207・・酸化膜 208・・ITO 22・・対向ガラス基板 23・・ITO 41・・柱状電気絶録体。

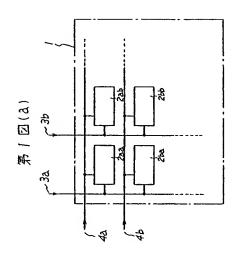
以 上"

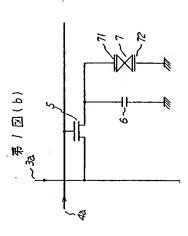
山崩人 セイコー電子工業株式会社...

代理人 弁理士 母 上 務

-14-

(A) 14 (A) 14 (A) 15 (A) 14 (A) 15 (





第2図(a)

